JROPEAN PATENT OFF E

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

02058358

PUBLICATION DATE

27-02-90

APPLICATION DATE

24-08-88

APPLICATION NUMBER

63209972

APPLICANT:

IBIDEN CO LTD;

INVENTOR:

FUJIKAWA OSAMU;

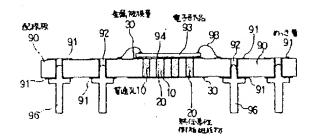
INT.CL.

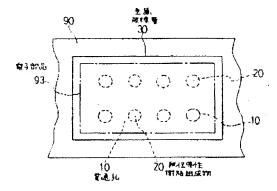
H01L 23/36 H05K 1/11 H05K 7/20

TITLE

SUBSTRATE FOR MOUNTING

ELECTRONIC COMPONENT





ABSTRACT :

PURPOSE: To improve heat dissipation and moisture resistance, and to simplify a structure by covering circuit board faces on both sides of a through hole with metal film layers in contact with a thermally conductive resin composition.

CONSTITUTION: 8 through holes 10 are opened at positions for placing an electronic component 93 on a circuit board 90. Many through holes 92 are opened at other positions Then, thermal conductive resin composition 20 to be described later is filled in the holes 10, and cured. Thereafter, the holes 92 are metal-plated to form a plating layer 91. In the case of metal plating, metal film layers 30 are so formed as to uniformly cover all the upper and lower faces of the holes 10. That is, the formation of the layer 91 of the holes 92 and the formation of the layer 30 are conducted by the same metal plating process. Thereafter, the component 93 adheres to the layer 30 on the board through adhesive 94 of silver paste, bonding wirings 98 are connected, and lead pins 96 are inserted into the holes 92.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-58358

Int. Cl. 5
 H 01 L 23/36
 H 05 K 1/11
 7/20

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 2年(1990) 2月27日

N 8727-51 C 7373-51

373-5E 412-5F H O1 L 23/36 D

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

60発明の名称

電子部品搭載用基板

②特 顧 昭63-209972

②出 頭 昭63(1988)8月24日

 印発
 明
 者

 印発
 明
 者

小 野 川

嘉 隆 治 岐阜県大垣市河間町3丁目200番地 イビデン株式会社内 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地 イビデン株式会社内

イビデン株式会社 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

⑪出 願 人 イビデン株式会社 砂代 理 人 弁理士 高橋 祥泰

म स

1.発明の名称

COCOCIDE LO MOSORRAGRA I -

電子部品搭數用基板

2. 特許請求の範囲

- (1) 合成樹脂素材からなる配線板と、該配線板において電子部品搭載部に対応する位置に設けた 貫通孔と、該貫通孔内に充城した然伝導性樹脂類 成物とからなると共に、上記貫通孔の両側の配線 板面上には上記然伝導性樹脂組成物に接触させて 金属被限欄を被覆してなることを特徴とする電子 部品搭載用基板。
- (2) 第1請求項に記載の電子部品搭載用基板において、然伝導性樹脂組成物はポリイミド樹脂。 エポキシ樹脂。フェノール樹脂等の樹脂と、鋼。 銀等の金銭粉末とを混合した導電性樹脂組成物で あることを特徴とする電子部品搭載用基板。
- (3) 第1請求項に記載の電子部品搭載用基板に おいて、金属被膜層は金属めっき層であることを 特徴とする電子部品搭載用基板。

(4) 第十請求項に記載の電子部品搭載用基板において、金銭被股階は調等の金属第とその上面を被関して配線板面上まで施した金属めっき格とからなることを特徴とする電子部品搭載用基板。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体などの電子部品から発生する 熱を効率良く放散させることができる電子部品 B 観用基板に関する。

(従来技術)

電子部品情報用基板は、半導体などの電子部品を搭載すると共にその表面に導体回路を形成させるものである。しかして、該基板の基材としては、合成樹脂を素材する配線板と、セラミックスを素材とする配線板とがある。前者の合成樹脂製配線板は、セラミックス製配線板に让して、安価、軽量かつ加工容易性等の点から優れている。

しかし、合成樹脂製配線板はセラミックス製の それに比して熱伝導準が約100分の上程度と非常に低い。そのため、合成樹脂製配線板は、高熱

特開平2-58358(2)

12

そこで、放然性向上のためにヒートシンクを用いた塔板が提案されている(例えば、特開昭60-136348号公領)。この基板は、第4辺に示すごとく、配線板90に搭載した電子部晶93の下方に、金属製のヒートシンク81を配設したものである。電子部晶93とヒートシンク81とは接着割94により、また、配線板90とヒートシンク81とは接着割82によりそれぞれ接合されている。なお、配線板90に設けたスルーホール92及びその周辺には損害のめっき層91により導体问路が形成されている。また、スルーホール92にはめっき層91を介してリードビン96の頭部が挿査されている。また、符号98は、ボ

を発する半導体素子の搭載用としては適さない。

また、第5図に示すごとく、配線板90の下方 に四所97を設け、接凹所97内にヒートシンク 83を配置し、接ヒートシンク83の上面に電子

ンディングワイヤーである。なお、切示していな

いが、電子部品93の外周は湿気侵入防止のため

に樹脂封止が行われる。

部品93を接着剤92により接合した基振も提案されている。この基版の製造においては、まず配線板90の下方に関所97を設け、その中に接着剤84を介してヒートシンク83を配置して、これらをプレスして一体となす。更に、配線板90における電子部品搭級部分に上方より切削加工を施し、ヒートシンク33の上面を確出させ、その後スルーホール92及びヒートシンク83の裏面にめっき暦91を施す。そして、ヒートシンク83小裏面とは子部品93を接合する。その他は、上記第4図の場合と同様である。

(解決しようとする課題)

しかしながら、前者のヒートシンク31を接合した基板においては、金属製ヒートシンク81の面積が大きいので放然性には優れているが、ヒートシンク81と配線板90との間は接着剤82が介在しているので、気密性が悪く、耐湿性に出っている。つまり、接着剤82の間から電子部品93の方向に湿気が侵入して、電子部品9が劣化する。更に、ヒートシンク81と配線板90とを接

合している役者利82は、ヒートシンク81との 悠悠保係数の差が大きいため、高温と低温間の温 使サイクルによってヒートシンク81が配線板9 のから訓練し続い。

一方、後者の側所97内にヒートシンク83を配設した基板においては、揃記のごとく、その製造に当り、配線板90に予め門所97を設け、ヒートシンク83と配線板90とを接合し、その後電子部品搭載部分に切削加工を施してヒートシンク33の上面を指出させる等という複雑かつ精密な加工を必要とする。また、そのためにコスト商となる。更には、ヒートシンク83の面積を電子部品93よりも大きく設けなければならない。

本発明は、かかる従来技術の問題点に攫み、 然 放散性、耐湿性に優れ、かつコンパクトな電子部 品搭載用落板を提供しようとするものである。

(課題の解決手段)

本発明は、合成樹脂素材からなる配線板と、核 配線板において電子部品搭載部に対応する位置に 設けた貫通孔と、該貫通孔内に充塡した然伝導性 樹脂組成物とからなると共に:上記貫通孔の函例の配額板面上には上記熱伝導性樹脂組成物に複能 させて金額被膜層を被覆してなることを特徴とする電子部品搭載用基板にある。

本発明において、配線板の名材は、ピスマレイミド・トリアジン樹脂、耐熱エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂等の合成樹脂を用いる。これら合成樹脂は、例えば紙塩材、ガラス布塩材等に含浸させた状態で配線板として用いる。また、核配線板は、通路、その表質に倒箔層を形成した明報積層板を用いる。

また、貫通孔内に光暖する熱伝導性樹脂組成物としては、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、ブェノール樹脂等の合成樹脂と、調、銀等の金額粉にとを混合したもので、熱伝導性の良い組成物を用いる。この組成物は、ベースト状、吸いは様状樹形物等の状態で用いる。また、上記貫通孔は、配線板の上面から下面にかけて貫通しており、その孔の直径は0、1~10、0mとすることが好ましい。買通孔は、また、敏熱性を高める上で複数

特開平2-58358(3)

個設けることが好ましい。

そして、貫通化内に充填した熱伝導性樹脂組成 物の上面側、下面側には、移組成物の全表面を理 う金属被設督を設ける。即ち、複数の貫通孔があ る場合には、これらの全てを置う金属被膜温を設 ける。しかして、該金銭被股間としては、実施例 に示すごとく、配線板のスルーホールに金属やっ き別を形成する際に一緒に形成した金銭めっき層 がある。また、資金属被膜層は、鋼帯の金属箔を 接合すること、更に該金属籍の上面及びその周辺 の配線板上面を攫う金属めっき層との2層からな る額により構成することもできる。そして、ここ に重要なことは、金属被膜層は熱伝導性樹脂組成 物の表面と熱的に充分に接触していることである。 これは、選子部品の熱を効率的に配線板の関照へ 放散させるためである。また、湿気が電子部品に 侵入することを開止するためでもある。

(作用及び効果)

水発明の電子部品搭載用基板においては、電子 部品搭載部に対応する位置に貫通孔を設け、核貫

貫面の回路パターンとを電気的に接続し、CND (アース)ライン用、V.CC(電源)ライン用の 信号線とじても利用することができる。

更に、配線板への貫通孔の穴開加工は、電子部品の下面の範囲内にのみ行えば良く、耐記従来のごとく電子部品の下面面積よりも大きな頭積のピートシンク用貫通孔(第4図)、ピートシンク用門所(第5図)を設ける必要がない。そのため、貫通孔は電子部品の面積より小さい範囲内に設けることができ、配線板上における配線の自由度が向上する。

また、このように熱伝導性樹脂組成物を充壌する資通孔も小さいので、コンパクトな配線板を用いることができ、コンパクトな電子部品搭載用基板とすることができる。

また、金属被職関として金額めっき層を用いる 場合には、液金額めっき層はスルーホールの金額 めっき圏と同時に形成することができる。

三足轮(外)

第1支結例

通孔内に熱伝導性の食い、熱伝導性閉脂組成物を 充填し、その上下面に金属被殺弱を形成している。 そして、該熱伝導性樹脂組成物と上下間の金属被 股獨とは熱的に一体的に形成されている。そのため、選子部品から発生する熱は、熱伝導性の良い 金属被股階、熱伝導性閉脂組成物を通って、配線 板質面の金属被股潛より効率的に外部へ放散され

また、貫通孔内の熱伝導性樹脂組成物の上下師は、金属被膜層によって被覆されているので、熱 伝導性樹脂組成物は完全密封された状態にあり、 外部から熱伝導性樹脂組成物内へ温気が侵入する ことがなく、電子部品を湿気から遮断することが できる。

また、環通孔内に光振した熱伝導性樹脂組成物が前記のごとく金属を含有して導電性を有する場合には、接貫通孔内はスルーホールのごとく金属めっきを施すことなく導電性を確保できる。そのため、接樹脂組成物は例えば電気めっき用のリード線として利用したり、電子部品搭載部と配線板

本例の電子部品搭載用奏版につき、 新1因及び 第2図を用いて説明する。

本例の電子部品搭級用基板は、配線板30と、 そのほぼ中央部に設けた8個の頁通孔10と、移 頁通孔10内に充壌した然伝導性出脂組成物20 と、質通孔の両側に配設した金額被股所30とよ りなる。

接基板を製造するに当たっては、配線板9)において電子部品93を搭載する位置に、8個ので 通孔10を穴開加工した。また、他の位置には、 多数のスルーホール92を穴明加工した。次いで、 上記貫通孔10内に後述する熱伝導性樹脂組成物 20を充城し、硬化させた。

その後、スルーホール32に金属めっきを施し、めっき暦91を形成した。そして、この金属めっきの際に、第2図に示すごとく、上記8個の貫通孔10の上下両面が全て一様に被覆されるよう、金属被股暦30を形成した。つまり、スルーホール92のめっき暦91の形成と、金属被股暦30の形成とを同じ金属めっき処理により行った。

特開平2-58358 (4)

その後、配線板上面の金属被股層30上に、銀ベーストの接着制94を介して電子部品93を接合した。そして、ボンディングワイヤー98を接続し、スルーホール92内にリードピン96を挿像した。

上記において、配線板90の素材としては、ピスプレイミド・トリアジン樹脂を紙基材に含浸させ、その表面に開宿を設けた網環積階板を用いた。また、電子部品93は縦5㎜、横10㎜の半導体業子を用いた。賃通孔10は、直径0、5㎜の孔を、その中心間隔を2、54㎜取って、8個穿設した。熱伝導性樹脂組成物20としては、翔70億畳%とエポキシ樹脂30億量%を混合したペースト状のちのを用い、これを貫通孔10内に充填し、加熱硬化させた。該熱伝導性樹脂組成物20の熱伝導率は約5×10°。cal/cm、sec、であった。

また、スルーホール92のめっき簡91及び金 弧波膜覆30の形成は、無電解網めっき浴中に、 前記熱伝導性組成物20を充塡した配線仮90を

5.

また、日通孔及び熱伝導性樹脂組成物は、第2 図に示すごとく、電子部品93の大きさの範囲内 に設ければ良いので、従来のごとく大きな面積の ニートシンクを用いる必要はなく、電子部品搭載 用基板を体がコンパクトになる。

浦立実施例

本例の電子部品搭載用基板は、第3割に示すごとく、配線版90の中央付近に凹所15を設け、この中に電子部品93を配すると共に、下方に金箔被映層30、貫通孔10、熱层準性樹脂組成物20、金銭被映簿30を設けたものである。また、配線板90としては耐熱エポキシ樹脂をガラス基布に含浸させたものを用いた。その他は、第1実施例と同様である。

本例によれば、電子部品93を団所内に配したので、熱伝導性開脂組成物20の長さが短くなり、放然用の伝熱距離が短くなる。そのため、第1実 ・ 後例と同様の効果が得られる他、更に熱放散性が ・ 向上する。 後して行い、めっき埋みを10~20 mmとした。また、金属被股所30は、第2図に示すごとく、上記熱伝導性樹脂組成物20を充填した3個の雙通化10の全表面を一様に覆うように、縦7 mm、横12 mmに形成した。また、金属被股所30の材質は、スルーホール92のめっき原91と同様調である。また、金属被股所30と熱伝導性樹脂組成物20と配線板90とは強固、蒸密に一体的に検合されていた。

本例の電子部品搭載用基板は、上記のごとく構成されているので、電子部品93で発生した熱は、配線板上面の金頭被製器30、関連孔10内の熱低悪性樹脂組成物20、下面の金属被設置30を経て外部へ効率的に放散させることができる。

また、熱伝専性相脳組成物20の上下面は、金 弧波膜槽30によって完全に密封されているので、 外部より湿気が使人することがなく、電子部品を 湿気から遮断することができる。また、本例の禁 伝導性樹脂組成物20は運電性を有するので、G NDライン用の信号線として利用することもでき

4. 図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は第1 実施例の電子部品搭載 用基板を示し、第1 図はその断面図、第2 図は一 部切欠拡大裏面図、第3 図は第2 実施例の電子部 品搭載用基板の動面図、第4 図及が第5 図は従来 の電子部品搭載用基板の断面図である。

10... 对通孔。

30... 金属被膜形.

90... 配線板.

9 1. . . めっき樹.

92. . . スルーホール.

33... 電子部品。

81, 83. . . ヒートシンク.

出 聊 人

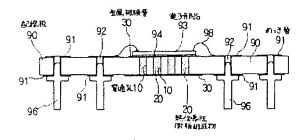
イピデン株式会社

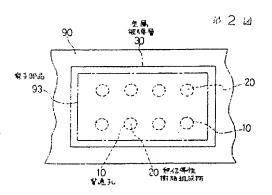
代 理 人

弁理士 髙 橋 祥 泰

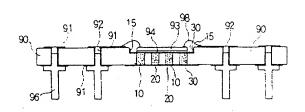
持開平2-58358 (5)

1 M

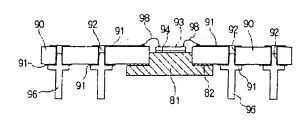




*3 ¤



#4 W



5 Li

